PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000-310392

(43)Date of publication of application: 07.11.2000

(51)Int.CI.

F16L 59/06 // B32B 7/02

(21)Application number: 11-122097

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

28.04.1999

(72)Inventor:

UMEDA AKIHIRO

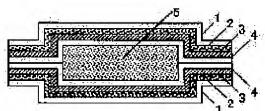
URATA TAKAYUKI

SANO MITSUHIRO

(54) VACUUM HEAT INSULATING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent cracks in an evaporation layer even at a high temperature and heighten heat insulation performance by using a plastic film having a specified glass transition temperature as a support layer for supporting the evaporation layer where metal or a metal ozide is deposited. SOLUTION: This vacuum heat insulating material is formed by packing a heat insulating core material 5 made of silica powder with a packing material. The packing material used is a laminated film formed by an evaporation layer 2 formed by depositing metal or metal oxide on the upper surface of the support layer 3, a protective layer I for protecting the surface of the evaporation layer 2, and a thermal deposition layer 4. The support layer 3 uses a plastic film having a glass transition temperature of 88° C or more. For example, two kinds of resins, polyphenylene sulfide resin 25 µm thick and polyethylene naphthalate resin. The glass transition temperature of the polyphenylene sulfide resin is 87° C, and the glass transition temperature of the polyethylene naphthalate resin is 121° C.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公園番号 特開2000-310392 (P2000-310392A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000,11,7)

(51) Int.Cl.7	裁別記号	F I	テーマコード(参考)
F16L 59/06		F16L 59/06	3H036
// B32B 7/02		B32B 7/02	4F100

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願平11-122097	(71)出願人	000005821
(0.0) ITIME H			松下電器産業株式会社
(22) 出類日	平成11年4月28日(1999.4.28)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	梅田 章広
			大阪府門其市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72) 発明者	浦田 隆行
		1	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74) (NIW)	
		(74)代理人	100097445
			弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

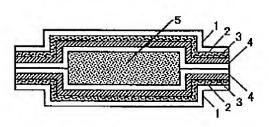
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 真空断熱材

(57) 【要約】

【課題】 従来使用している真空断熱材は、高温下での 使用ができないという課題を有している。

【解決手段】 金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層 2を支持する支持層5として、ガラス転移温度が87℃ 以上のプラスチックフィルムを使用するようにして、高 温下でも蒸着層2の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の 高い真空断熱材としている。



1 保護層 2 蒸着層 3 支持層 4 熱溶着層 5 断熱芯材

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層と、前記蒸着層を支持する支持層とを積層した積層フィルムからなる袋状の包装材と、前記包装材内に断熱芯材を封入し真空排気した真空断熱材において、支持層としてガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用する真空断熱材。

【請求項2】 金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層と、前記蒸着層の一面を支持する支持する支持層と、前記蒸着層の他面を保護する保護層とを積層した積層フィルムからなる変状の包装材と、前記包装材内に断熱芯材を封入し真空排気した真空断熱材において、保護層としてガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用する真空断熱材。

【請求項3】 支持層としてガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用する請求項2に記載した真空断熱材。

【請求項4】 金属また社金属酸化物を蒸着した蒸着層の蒸着面と、金属または金属酸化物を蒸着した第2の蒸 着層の蒸着面とを張り合わせて積層した積層フィルムか ちなる袋状の包装材に断熱芯材を封入し、真空排気した 真空断熱材において、蒸着層としてとしてガラス転移温 度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用する真空 断熱材。

【請求項5】 プラスチックフィルムがポリフェニレン スルフィド樹脂である請求項1から4のいずれか1項に 記載した真空断熱材。

【請求項6】 プラスチックフィルムがポリエチレンナフタレート樹脂またはポリカーボネート樹脂またはポリイミド樹脂のいずれかである請求項1から4のいずれか1項に記載した真空断熱材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は加熱調理機器や加熱 保温機器などの断熱部として使用される真空断熱材に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】真空断熱材は、ガスバリア性を有するアルミニウム 箱等の金属箔とプラスチックフィルムとを積層した積層フィルムからなる袋に、シリカ等の微粉末やウレタンフォーム等の成形体を断熱芯材として充填し、内部を真空排気したものである。ガスバリア層としては、金属箔の他にアルミニウム等の金属を蒸着した金属蒸着層を使用する構成のものもある。また、ガスバリア層として、熱伝導を小さくするために珪素酸化物等の金属酸化物を蒸着した蒸着層を使用するものもある。ガスバリア層として重要なことは、蒸着層を薄くすることによって真空断熱材の沿面を伝って外部に逃げる熱量を少なくすることである。

【0003】以上のように構成した真空断熱材は、一般

に冷蔵庫等の低温域下で使用されている。図3は、ガスバリア層を蒸着層とした積層フィルムの構成例を示す。 ここで積層フィルムは、最外層の保護層1、蒸着物質か ら形成されている蒸着層2、蒸着物質を支持する支持層 3、そして積層フィルムを袋状に封止するための熱溶着 層4とで構成しているものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来使用している真空 断熱材は、高温下での使用ができないという課題を有し ている。

【0005】すなわち、例えば90℃以上の高温下で使用すると、蒸着層を支持するプラスチックフィルムに熱膨張や熱収縮が生じて、蒸着物質に亀裂が入るものである。このため、真空断熱材の内部に空気が侵入して、内部圧力が上昇するため、真空断熱材本来の断熱性能が得られなくなるものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層を支持する支持層として、ガラス転移温度が87℃以上のプラスチックフィルムを使用するようにして、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材としているものである。

[0007]

【発明の実施の形態】請求項1に記載した発明は、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層を支持する支持層として、ガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用するようにして、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材としているものである。

【0008】請求項2に記載した発明は、金属または金 属酸化物を蒸着した蒸着層の一面を支持する支持する支 持層と、蒸着層の他面を保護する保護層とを積層した積 層フィルムの保護層にガラス転移温度が88℃以上のブ ラスチックフィルムを使用するようにして、高温下でも 蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断 熱材としているものである。

【0009】請求項3に記載した発明は、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層の一面を支持する支持する支持層と、蒸着層の他面を保護する保護層とを積層した積層フィルムの支持層にガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用するようにして、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材としているものである。

【0010】請求項4に記載した発明は、 金属または 金属酸化物を蒸着した蒸着層の蒸着面と、金属または金属酸化物を蒸着した第2の蒸着層の蒸着面とを張り合わせて積層した積層フィルムからなる袋状の包装材に断熱 芯材を封入し、真空排気した真空断熱材で、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断

熱材としているものである。

【0011】請求項5に記載した発明は、プラスチックフィルムとしてポリフェニレンスルフィド樹脂を使用するようにして、プラスチックフィルムのガラス転移温度が高く、高温下でも蒸着層の危裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材としているものである。

【0012】請求項6に記載した発明は、プラスチックフィルムがポリエチレンナフタレート樹脂またはポリカーボネート樹脂またはポリイミド樹脂のいずれかを使用するようにして、プラスチックフィルムのガラス転移湿度が高く、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材としているものである。

[0013]

【実施例】(実施例1)以下本発明の第1の実施例について説明する。図1は本実施例の構成を示す断面図である。本実施例の真空断熱材は、シリカ粉末で構成した断熱芯材7を包装材によって包装して形成している。包装材は、支持層5の上面に金属または金属酸化物を蒸着して形成した蒸着層2と、蒸着層2の上面を保護する保護層1と、熱溶着層4とによって構成した積層フィルムを使用している。

【0014】保護層1は、厚さ15μmのナイロン6のプラスチックフィルムを使用している。ナイロン6のガラス転移温度は50℃である。熱溶着層4には、厚さ50μmのポリプロビレンのプラスチックフィルムを使用している。また、本実施例では蒸着層2として、アルミニウムを使用しており、蒸着膜厚はおよそ50nmとしている。支持層5には、厚さ25μmのポリフェニレンスルフィド樹脂の2種類を使用している。ポリフェニレンフィド樹脂のガラス転移温度は87℃であり、ポリエチレンナフタレートのガラス転移温度121℃である。断熱芯材7は本実施例では、完成品の状態で約10mmの厚さに形成している。

【0015】以下本実施例の動作について説明する。本 実施例の真空断熱材は、加熱調理機器や加熱保温機器な どの断熱部として使用している。本実施例の真空断熱材 は、断熱芯材7によって厚さ10mmの真空層を有して いるものである。このため、高温側から低温側に熱を伝 達する空気の分子が極めて少なく、真空断熱材として作 用できるものである。このとき、本実施例では断熱芯材 7として、シリカ粉末を使用しているものである。シリ カ粉末は、熱伝導率がほぼ10W/m・Kであり、非常 に低いものである。このため、例えば真空度が低下した としても、断熱性を維持することができ、長期使用に耐 えることができるものである。

【0016】従来の真空断熱材では、例えば90℃程度 の高温下で使用した場合に、蒸着層2を支持する支持層 5に熱膨張あるいは熱収縮が生じて、蒸着層2を形成し ている蒸着物質に亀裂が発生するものである。この点本 実施例では、蒸養層2を支持する支持層5として、ガラス転移温度か87℃のポリエチレンナフタレート樹脂、あるいはガラス転移温度か121℃のポリエチレンナフタレート樹脂を使用している。このため、90℃程度の高温下で使用したとしても、支持層5の熱膨張あるいは熱収縮がの度合いが非常に少なくなるものである。この結果、蒸養層2を形成している蒸着物質はバリア層として十分作用することができ、非常に性能の高い真空断熱材を実現できるものである。

【0017】なお、前記説明では、支持層5としてポリフェニレンスルフィド樹脂あるいはポリエチレンナフタレート樹脂を使用するとしているが、前記以外にも(表1)に示しているような樹脂も使用することができる。

【0018】 【表1】

ガラス転移温度が87で以上のブラスチック樹脂

プラスチック樹脂	ガラス転移温度℃
ポリスチレン	8.7
ポリフェニレンスルフィド	81
変性ポリフェニレンエーテル	100~220
セルローストリアセテート	107
ポリエチレンナフタレート	1 2 1
ポリテトラフルオロエチレン	1 2 7
ポリエーテルエーテルケトン	143
ポリアリルエーテルニトリル	145
ボリカーボネート	150
ポリスルフォン	190
ポリアリレート	193
ボリエーテルイミド	217
ポリエーテルスルフォン	2 2 5
ポリイミド	250~500
ポリアミドイミド	280~290
ポリペンゾイミダゾール	421

【0019】(実施例2)次に本発明の第2の実施例について説明する。図2は本実施例の真空断熱材の構成を示す断面図である。本実施例では、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層5の蒸着面と、同様の金属または金属酸化物を蒸着した第2の蒸着層2aの蒸着面とを張り合わせて積層した積層フィルムによって袋状の包装材を形成しているものである。熱溶着層4,支持層5,保護層6、断熱芯材7は、前記第1の実施例と同様の構成としているものである。

【0020】本実施例では、蒸着層2と蒸着層2aとは 2層となっている。このため蒸着層2を支持する支持層 5と、蒸着層2aを支持する支持層5aとは共に、蒸着 層を保護する保護層としても機能している。したがっ て、支持層5あるいは支持層5aとしてガラス転移温度 が87℃以上のプラスチックフィルムを使用した場合には、前記実施例1と同様に動作するものである。特に本 実施例によれば、蒸着層がガラス転移温度87℃以上の プラスチックフィルムに両面から覆われているため、応 力の発生を更に効果的に防止できるものである。

【0021】以上のように本実施例によれば、第1の実施例と同様、非常に性能の高い真空断熱材を実現しているものである。

【0022】(実験例)以下前記各実施例の効果を検証 する実験の結果について報告する。実験に使用するサン プルは、以下のようにして作成している。実験サンプル 1は、第1の実施例で説明した積層フィルム2枚を、熱 溶着層 5 を内側に重ね合わせた状態で三方を熱溶着し て、200mm×300mmの袋としている。次いで、 この袋中に断熱芯材7としてシリカ粉末を厚さがおよそ 10 mmとなるように収容する。この状態で、袋内を 0.5 torrに真空排気し、袋の残りの一方を熱溶着 する。実験サンプル2は、第2の実施例で説明した積層 フィルム2枚を、熱溶着層5を内側に重ね合わせた状態 で三方を熱溶着して、200mm×300mmの袋とし ている。次いで、この袋中に断熱芯材7としてシリカ粉 末を厚さがおよそ10mmとなるように収容する。この 状態で、袋内をO. 5torrに真空排気し、袋の残り の一方を熱溶着する。

【0023】こうして得られたサンプルについて、作製直後の時点と、85℃の雰囲気中に3日間放置した後と、100℃の雰囲気中に3日間放置した後と、100℃の雰囲気中に10日間放置した後の真空断熱材の内部の圧力を測定しているものである。なお、比較のため、従来の構成の真空断熱材を比較例としてあげている。この内部圧力

の測定は、供試サンプルをチャンバー内に収容し、チャンパー内を真空に引いていったときに供試サンプルの外形が変化したときの圧力を検出するようにして行っている。 すなわち、チャンバー内の真空度が供試サンプルの真空度を上回った瞬間に、供試サンブルが外側に引っ張られて外形が変形するものである。

【0024】この測定の結果を(表2)に示している。 この表2から次のことがいえるものである。

【0025】1. 支持層5あるいは保護層1として、ガラス転移温度が121℃のポリエチレンナフタレート樹脂を用いた場合は、85℃と100℃の両方の温度で耐久試験を実施した後も、ガスバリア性が良く、真空度を維持することができる真空断熱材が得られるものである。

【0026】2. 支持層5あるいは保護層1として、ガラス転移温度87℃のポリフェニレンスルフィド樹脂を用いた場合は、85℃の高温で耐久試験を実施した後も、ガスバリア性が良く、真空度を維持することができる真空断熱材が得られるものである。

【0027】3. ガラス転移温度が87℃のポリフェニレンスルフィド樹脂を支持層5と保護層1の両方に使用した場合は、100℃の高温で耐久試験を実施した後も、ガスバリア性が良く、真空度を維持することができる真空断熱材が得られるものである。

【0028】4. 蒸着層を2層にし、さらに蒸着層の両面をガラス転移温度が87℃以上のプラスチックフィルムで援うことにより優れたガスパリア性の真空断熱材が得られる。

[0029]

【表2】

サンプルNo	サンブルの内容	初期	8 5 °C	1000
1	A	1	2/2	9/20以上
	В	1	1/1	2/2
	C	1	1/2	10/20以上
	D	1	1/2	2/2
	E	1	1/1	5/13
	F	1	1/1	1/2
2	G .	1	1/1	. 2/4
	Н	1	1/1	. 1/2
3	比较例	1	4:/16	20以上/20以上

注1 サンプル内容

- A:支持層としてポリフェニシンスルフィド側脳を使用したもの
- B: 支持層としてポリエチレンチフタン--ト制版を使用したもの
- C:保護層としてポリフェニレンスルフィド樹脂を使用したもの
- D:保護暦としてポリエチレンナフタレート均断を使用したもの
- E:保護層としてポリエテレンナフタレート抱むを使用したもの
- F:支持層と保護装とにポリエチレンナフタレート問題を使用したもの
- G:2層の支持層にポリフェニレスルフィト制能を使用したもの
- II: 2 胃の支持層にポリエチレンナフタレート構験を使用したもの
- 注2 真空度の表示単位 torr
 - HILDERSECONDE COLL

注8 85℃と100℃の測定結果の表示

[0030]

【発明の効果】請求項1に記載した発明は、金属または 金属酸化物を蒸着した蒸着層と、前記蒸着層を支持する 支持層とを積層した積層フィルムからなる袋状の包装材 と、前記包装材内に断熱芯材を封入し真空排気した真空 断熱材において、支持層としてガラス転移温度が87℃ 以上のプラスチックフィルムを使用する構成として、高 温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高 い真空断熱材を実現するものである。

【0031】請求項2に記載した発明は、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層と、前記蒸着層の一面を支持する支持する支持層と、前記蒸着層の他面を保護する保護層とを積層した積層フィルムからなる袋状の包装材と、前記包装材内に断熱芯材を封入し真空排気した真空断熱材において、保護層としてガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを使用する構成として、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材を実現するものである。

【0032】請求項3に記載した発明は、支持層として ガラス転移温度が88℃以上のプラスチックフィルムを 使用する構成として、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐこ とができ、断熱性能の高い真空断熱材を実現するもので ある。

【0033】請求項4に記載した発明は、金属または金属酸化物を蒸着した蒸着層の蒸着面と、金属または金属酸化物を蒸着した第2の蒸着層の蒸着面とを張り合わせて積層した積層フィルムからなる袋状の包装材に断熱芯

38後/10円後 材を封入し、真空排気した真空断熱材において、蒸着層 としてとしてガラス転移温度が88℃以上のプラスチッ クフィルムを使用する構成として、高温下でも蒸着層の 亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材を実 現するものである。

【0034】請求項5に記載した発明は、プラスチックフィルムがポリフェニレンスルフィド樹脂である構成として、プラスチックフィルムのガラス転移湿度が高く、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材を実現するものである。

【0035】請求項6に記載した発明は、プラスチックフィルムがポリエチレンナフタレート樹脂またはポリカーボネート樹脂またはポリイミド樹脂のいずれかである構成として、プラスチックフィルムのガラス転移温度が高く、高温下でも蒸着層の亀裂を防ぐことができ、断熱性能の高い真空断熱材を実現するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例である真空断熱材の構成 を示す断面図

【図2】本発明の第2の実施例である真空斯熱材の構成 を示す断面図

【図3】従来の真空断熱材の構成を示す断面図 【符号の説明】

- 1 保護層
- 2 蒸着層
- 4 熱溶着層
- 5 支持層

7 断熱芯材

[図1] [図2] 1 保護層 2 蒸騰層 3 支持層 4 熱溶着層 1 保護層 2 蒸着層 3 支持層 4 熱溶着層 5 断熱芯材

2、2s 蒸着瞳 3、3a 支持層 4 熱溶着層 5 断熱芯材

フロントページの続き

(72)発明者 佐野 光宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 3H036 AA08 AA09 AB01 AB28 AC01 AD01 AE04 4F100 AA17A AA17D AB01A AB01D ABIO AJO6 AKOIB AKO7 AK12 AK18 AK42B AK45B AK46 AK48 AK49B AK54 AK55 AK57B AL01 AS00C ATOOB BAO2 BAO3 BAO4 BA06 BA07 BA10B BA10C EC03 EC032 EH66A EH66D GB16 JAO5B JJ02 YY00B

[図3]